

お客様各位

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は2017年4月5日（水）～7日（金）の3日間東京ビッグサイトにて開催される『Photonix 2017』で弊社取扱いの下記製品を出展することとなりました。
多忙の折、誠に恐縮ではございますが、是非とも弊社ブースにお立ち寄り下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- ・会 期：2017年4月5日（水）～7日（金）10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）
- ・会 場：東京ビッグサイト 【小間番号：東3ホール47-24】
- ・アクセス：りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分
ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車 徒歩約3分
- ・公式サイト：<http://www.photonix-expo.jp/>

【実演デモ実施製品】

- ・カスタム・OEM ガルバノスキャナユニット：Cambridge Technology
- ・ガルバノ用コントローラ・ソフトウェア：Lanmark Controls
- ・大口径ミラー搭載 2D MEMS スキャナ：Sercalo
- ・顕微鏡搭載用 YAG レーザー微細加工システム：HOYA CANDEO OPTRONICS
- ・ポータブル OCT システム(1300nm, 800nm)：Wasatch Photonics

【製品展示】

- ・ファイバーレーザー・中赤外波長レーザー：IPG Photonics
- ・高出力半導体レーザー：IPG Photonics
- ・半導体レーザードライバ & TEC コントローラ：OsTech
- ・各種光ファイバーケーブル・アセンブリー：Fiberguide
- ・高速パターンニング ポリゴンスキャンヘッド：Lincoln Laser
- ・補償光学システム MEMS ディフォーマブルミラー：Iris A0
- ・レーザーラインジェネレータ/レーザーポインタ：住田光学ガラス

■ご入場方法 来場事前登録をお願いいたします。

下記 URL から『展示会招待券（無料）お申込み』にお進みいただき、
登録フォームに必要事項をご入力願います。

来場事前登録 URL：<https://contact.reedexpo.co.jp/expo/FOE/?lg=jp&tp=inv&ec=PJ&em=web>

以上